NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

METROLOGÍA ÓPTICA

CICLO	CLAVE DE LA ASIGNATURA
ELECTIVA	EME01

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Que el estudiante conozca, a nivel introductorio, las técnicas ópticas más útiles e importantes para la medición experimental en la industria metal-mecánica y biomecánica.

TEMAS Y SUBTEMAS

1.- Introducción.

Sesión 1

- 1.1 Introducción a la metrología.
- 1.2 Importancia de los métodos experimentales.

Sesión 2

1.3 Definición de desplazamiento y relaciones de tensión (strain) y esfuerzo (stress).

2.- Técnicas de Proyección de Franjas y Moiré.

Sesión 3

- 2.1 Métodos de proyección de luz estructurada
 - 2.1.1 Con referencia
- 2.1.2 Sin referencia
- 2.1.3 Por franjas

Sesión 4

- 2.2 El efecto de Moiré.
- 2.3 Formación de patrones de Moiré.
- 2.3.1 Formulación geométrica.

Sesión 5

- 2.3.2 Ecuaciones indiciales.
- 2.3.3 Perfil de las franjas de Moiré.
- 2.3.4 Formulación física.
- 2.3.5 Extracción de información de un patrón de Moiré.

Sesión 6

- 2.4 Interferometría Talbot.
 - 2.4.1 El efecto Talbot.
- 2.4.2 Deflectometría de Moiré.

Sesión 7

- 2.5 Contorneo de Moiré.
 - 2.5.1 Contorneo de Moiré por sombras.
 - 2.5.2 Contorneo de Moiré por proyección.
 - 2.5.2.1 Demodulación óptica.
 - 2.5.2.2 Demodulación electrónica.
 - 2.5.3 Rejillas generadas por computadora.

Sesión 8

- 2.6 Interferometría de Moiré.
- 2.7 Otras aplicaciones.
- 2.8 Ventajas y desventajas.

3.- Técnicas de moteado.

Sesión 9

- 3.1 Fenómeno de moteado.
- 3.2 Formulación básica del fenómeno de moteado.
- 3.3 Aproximación estadística del moteado.

Sesión 10

- 3.4 Interferometría a partir de un patrón electrónico de moteado (ESPI).
- 3.5 Interferómetro ESPI en el plano.
- 3.6 Interferómetro ESPI fuera de plano

Sesión 11

3.7 Interferómetro de desplazamiento de moteado (Shearing).

3.8 Técnicas de extracción de fase óptica

Sesión 12

3.9 Aplicaciones de ESPI.

Sesión 13

- 3.10 Contorneo mediante técnicas de moteado.
- 3.11 Otras aplicaciones.
- 3.12 Ventajas y desventajas.

4.- Interferometría holográfica.

Sesión 14

- 4.1 Fundamentos de holografía.
 - 4.1.1El proceso de registro.
- 4.1.2 El proceso de reconstrucción.

Sesión 15

- 4.1.3 Clasificación de hologramas.
- 4.1.4 Holografía en color.

Sesión 16

- 4.2 Interferometría holográfica.
- 4.2.1 Doble exposición.
- 4.2.2 Tiempo real.
- 4.2.3 Tiempo promediado.

Sesión 17

- 4.2.4 Método estroboscópico y pulsado.
- 4.2.5Método de doble pulso.

Sesión 18

- 4.3 Contorneo.
 - 4.3.1Método de doble frecuencia.

Sesión 19

4.3.2 Método de doble haz.

Sesión 20

- 4.3.3 Método holográfico de Moiré.
- 4.4 Otras aplicaciones.
- 4.5 Ventajas y desventajas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Frente a docente: Se cubre un total de 28 sesiones de una hora y media a la semana con la participación activa del estudiante.

Prácticas de laboratiorio:

1. Técnicas de:

Sesión 21

1.1 Moiré por sombras.

Sesión 22

1.2 Moiré por proyección.

Sesión 23

1.3 Método de Talbot.

Sesión 24

- 2. Interferometría holográfica:
- 2.1 Medición de desplazamiento con un holograma de Fresnel.

Sesión 25

- 3. Técnicas de moteado:
- 3.1 Fotografía digital de moteado.

Sesión 26-27

3.2 ESPI.

Sesión 28

- 4. Análisis de franjas.
- ii) Independientes: El estudiante realizará fuera del aula las siguientes actividades:
 - 1. Investigación bibliográfica para entrega de reportes específicos.
 - 2. Elaboración de reportes de laboratorio.
 - 3. Elaboración de tareas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION

El curso se evalúa de acuerdo a los siguientes conceptos: tareas, exposiciones, investigación, exámenes y asistencia. El porcentaje para cada uno de estos puntos, será criterio del docente.

BIBLIOGRAFÍA

- G. Cloud, "Optical methods of engineering analysis," Cambridge university press, 1998.
- R. Sirohi, "Optical methods of measurement;" CRC press, 2nd edition, 2009.
- P. Hariharan, "Optical interferometry," Academic press, 2003.
- T. Kreis, "Handbook of holographic interferometry," Wiley, 2005.
- O. Kafri and I. Glatt, "The Physics of Moiré Metrology", Wiley & Sons Inc., 1990.
- K. Patorski and M. Kujawinska, "The Moiré Fringe Technique", Elsevier, 1993.
- D. Post, B. Han, P. Ifju, "High Sensitivity Moiré", Springer-Verlag, 1994.
- R. J. Collier, Ch. B. Burckhardt and L. H. Lin, "Optical Holography", U. S. A., 1983.
- R. Jones and C. Wykes, "Holographic and Speckle Interferometry", Cambridge University Press, 1983.